(1b)

大功率分布反馈激光器中光栅优化及试验*

付生辉† 宋国峰 陈良惠

(中国科学院半导体研究所,北京 100083) (2006年7月12日收到 2006年8月3日收到修改稿)

对于分布反馈激光器来说,光栅的耦合系数是一个重要参数.利用改进的耦合波理论计算了具体器件结构中 光栅形貌对二级光栅耦合系数的影响.在此基础上制作的器件功率达到了单面 50 mW,边模抑制比为 36 dB.

关键词:DFB激光器,耦合波理论,二级光栅,边模抑制比 PACC:7280E,6110D,6120J

1.引 言

分布反馈(DFB)激光器广泛应用于光通信,光 谱学,光盘记录等领域¹⁻⁴¹.对于利用全息干涉技 术制作短波长 DFB激光器来说,往往需要制作二级 光栅.耦合系数是决定 DFB激光器性能诸如阈值, 量子效率,线宽⁵⁻⁷¹等优劣的一个重要参数.对于 二级光栅 DFB激光器,在计算耦合系数时需要考虑 到光栅对传输模式的一级作用^[8-11].有文献指出即 便是二级纯折射率耦合的 DFB-LD 在某种程度上说 也是复耦合的 DFB-LD¹²¹,因为其复耦合系数会使 得模式增益差更大,更有利于器件的单模工 作^[5 8,13].本文利用改进的耦合波理论计算了所述 二维结构的光栅形貌(高度,占空比)对耦合系数的 影响,并在此基础上制作了采用 0.65% 压应变的 AlGaInAs/AlGaAs 量子阱结构和无铝的 GaInP 光栅的 DFB 激光器.

2. 计算方法

对于二级光栅 DFB 激光器,在改进的二维耦合 波理论^[14,15]中设 $E_0(x,y)R(z)\exp(i\beta_0 z)$ 为沿 + z 方向传播的波(这里只讨论 TE 模式), $E_0(x,y)$ $S(z)\exp(-i\beta_0 z)$ 为沿 – z 方向传播的波.其中 $E_0(x,y)$ 表示横向场,R(z)和 S(z)分别代表沿 + z 和 – z 方向传播的轴向变化情况.二者满足

$$R' + (-\alpha - i\delta - i\zeta_1)R = (k_2 + \zeta_2)S , (1a)$$

- S' + (-\alpha - i\delta - i\zeta_3)S = (k_2 + \zeta_4)R ,

其中 $\delta = \beta - \beta_0$ 为激光器谐振频率与 Bragg 光栅频 率的偏离 , α 为模式损耗. ζ_1 , ζ_2 , ζ_3 ,和 ζ_4 代表了 其他分波的影响. k_{+2} 由

$$k_{\pm 2} = \frac{k_0^2 \iint A_{\pm 2}(x, y) + E_0(x, y) |^2 dx dy}{2\beta_0 \iint + E_0(x, y) |^2 dx dy} \quad (2)$$

给出 ,其中 $A_{\pm 2}(x, y)$ 为光栅的 2 级和 – 2 级的傅里 叶系数.于是 ,光栅耦合系数为^[16]

$$k_{\text{eff}} = \sqrt{\left(\kappa_2 + \zeta_2\right)\left(\kappa_{-2} + \zeta_4\right)} = |k_{\text{eff}}| e^{i\theta} \text{ (3a)}$$
$$\theta = \tan^{-1} \left[\ln(k_{\text{eff}})/\text{Re(}k_{\text{eff}}) \right]. \qquad (3b)$$

3. 结果和讨论

文中所考虑的器件结构包括一个 7 nm 0.65% 压应变的 AlGaInAs 量子阱层 ,15 nm Al_{0.2} Ga_{0.8} As 垒 层 ,70 nm AlGaAs 渐变波导层 ,无铝的 GaInP 光栅层 和 AlGaAs 盖层. 侧向光场限制采用脊形波导结构 , 脊宽 3 μm ,深 1.4 μm. 具体细节参见文献 17]. 图 1 所示为上述结构的折射率和光场分布 ,其中单量子 阱的光限制因子约为 0.013.

实际计算中考虑了从 – 10 级到 8 级的分波.光 栅的耦合系数 k_{eff} 随光栅深度 d 和占空比 Δ 的变化 如图 2 和图 3 所示.计算结果表明随着光栅深度的

^{*}国家自然科学基金(批准号:10374085)资助的课题.

[†] E-mail: fushenghui@semi.ac.cn



1614

图 1 器件折射率和光场分布

增加,耦合系数 k_{eff}的大小也增加.同时也可以看到 当二级光栅占空比为 0.25 和 0.75 时耦合系数的实 部 Re(k_{eff})取得极大值.另一方面,占空比为 0.5 时 耦合系数的虚部 Im(k_{eff})的大小取得极大值.越大 的相位会导致越大的模式阈值增益差,这样激光器 能够更易于稳定的单模激射^[8,13,18].另外,需要注意 的是二级光栅的耦合系数的实部 Re(k_{eff})在此处理 论值为 0.因此在对二级 DFB 半导体激光器进行优 化设计时要综合考虑选取合适的光栅占空比,既要 保证耦合系数具有足够大的实部提供光反馈,同时 最好又具有足够大的虚部提供模式间的阈值损耗 差,以利于单模激射.



图 2 光栅的耦合系数与光栅深度的关系

我们按照上述的结构制作了器件,其中光栅是 采用全息干涉加干法刻蚀的方法在无铝的 GaInP 材 料上制备而得的.引入无铝光栅是为了克服含铝光 栅始终存在的易氧化的问题^{19]}.

光栅的扫描电镜(SEM)形貌图如图 4 所示,周



图 3 光栅的耦合系数与光栅占空比的关系



图 4 光栅的扫描电镜截面图

期为 244 nm. 经过试验优化后光栅深度可达 70 nm, 占空比 △ 接近 0.75. 从前边的理论计算可知,光栅 深度为 70 nm,占空比 △ 为 0.75 时,既可以提供较 强的光场反馈,又可以在一定程度上利于单模工作.



图 5 腔长为 400 µm 的 DFB 激光器室温下的功率特性曲线

图 5 为室温下腔长 400 µm 的未镀膜 DFB 激光 器连续工作的功率特性(*P-1*)曲线.从图中可以看



图 6 器件的水平远场发散角

出器件的阈值电流为 57 mA,单面输出功率可达 50 mW,外微分量子效率为 75%. 腔长为 600 µm 和 800 µm下的阈值电流,分别约为 68 mA 80 mA. 从图 5 的插图中可以看到在 90 mA 电流下,激光器的激 射波长约为 0.82 µm,边模抑制比可达 36 dB. 远场 发散角如图 6 所示, 90 mA 电流下的水平发散角为 13.2°.

4. 结 论

本文采用改进的耦合波理论对光栅形貌对耦合 系数的影响进行了分析.结果表明当二级光栅占空 比为 0.25 和 0.75 时耦合系数的实部取得极大值, 耦合系数的虚部在占空比为 0.5 时取得极大值.故 占空比为 0.75 时既保证了耦合系数具有足够大的 实部提供光反馈,同时又具有足够大的虚部,利于 DFB 半导体激光器的单模激射.在此基础上制作的 无铝光栅 DFB 激光器功率可达到了单面 50 mW,边 模抑制比为 36 dB.

感谢半导体研究所集成光学重点实验室的王宝军,王鲁 峰在测试上给予的帮助.感谢纳米光电子实验室钟源,杨国 华等同学的有益讨论.

- [1] Keisuke K , Susumu N , Kazumasa M 1986 Journal of Lightwave Technology 4 507
- [2] Luo Y, Cao H L, Dobashi 1991 IEEE Trans. Photonics Tech. Lett. 3 1052
- [3] Wang C L , Wu J , Lin J T 2003 Chin . Phys. 12 528
- [4] Zhao Q, Pan J Q, Zhang J, Li B X, Zhou F, Wang B J, Wang L F, Bian J, Zhang L J, Wang W 2006 Acta Phys. Sin. 55 1259(in Chinese I 赵 谦、潘教青、张 靖、李宝霞、周 帆、王宝军、王鲁峰、边 静、张玲娟、王 圩 2006 物理学报 55 1259]
- [5] Makino T , Glinski J 1998 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-24 73
- [6] Keisuke K , Kazuo K , Takashi N 1985 Journal of Lightwave Technology 3 1048
- [7] Wenzel H , Braun M , Fricke J , Klehr A , , Knauer A , Ressel P , Erbert G , Trankle G 2002 IEEE 18th Semiconductor Laser Conference 169
- [8] Streifer W, Burnham R D, Scifres D R 1976 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-12 737
- [9] Streifer W , Scifres D R , Burnham R D 1977 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-13 134

- [10] Shams-Zadeh-Amiri A M, Hong J, Li X, Huang W P 2000 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-36 1431
- [11] Shams-Zadeh-Amiri A M , Hong J , Li X , Huang W P 2000 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-36 1421
- [12] Baet R G., David K, Morthier G. 1993 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-29 1792
- [13] Kazarinov R F, Henry C H 1985 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-21 144
- [14] Streifer W, Scifres D R, Burnham R D 1977 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-13 134
- [15] Zhong Y, Zhu X P, Song G F, Huang Y D, Chen L H 2004 Semiconductor Science and Technology 19 971
- [16] Chen C H , Chen L H , Wang Q M 1996 Electron Lett . 32 1288
- [17] Fu S H, Zhong Y, Song G F, Chen L H 2006 Chinese Journal of Semiconductor 27 966 (in Chinese] 付生辉、钟 源、宋国峰、陈 良惠 2006 半导体学报 27 966]
- [18] Makino T , Glinski J 1988 IEEE Journal of Quantum Electronics QE-24 73
- [19] York P K , Connolly J C , Highes N A 1992 J. Cryst. Growth 124 709

Grating optimization and experiment on high-power distributed feedback lasers *

Fu Sheng-Hui Song Guo-Feng Chen Liang-Hui

(Institute of Semiconductor, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China)
(Received 12 July 2006; revised manuscript received 3 August 2006)

Abstract

Coupling coefficient is an important parameter for distributed feedback lasers. Modified coupled-wave equations are used to calculate the effect of grating shape on coupling coefficient of the second-order gratings. Corresponding devices demonstrate that the maximum kink-free power per facet reaches 50 mW and the sidemode suppression ratio is 36 dB.

 $\label{eq:keywords:DFB} Keywords: DFB \ lasers \ , \ coupled-wave \ theory \ , \ second-order \ gratings \ , \ sidemode \ suppression \ ratio \\ PACC: 7280E \ , \ 6110D \ , \ 6120J \\$

 $[\]ast$ Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant No.10374085).